⑲ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-97919

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

④公開 昭和63年(1988) 4月28日

G 02 F 1/133 G 09 F 9/30 $\begin{smallmatrix}3&2&7\\3&3&8\end{smallmatrix}$

8205-2H C-6866-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

◎発明の名称 液晶パネル

②特 願 昭61-244630

突出 願 昭61(1986)10月15日

四発 明 者 荒 木 亮 輔

長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式

会社内

⑪出 願 人 セイコーエプソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

⑭代 理 人 弁理士 最 上 務 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

液晶パネル

2. 特許請求の範囲

1. スイッチ素子、配線及び画素電極から構成されたスイッチ素子マトリクス基板をその一方の 抵板とする液晶パネルにおいて、スイッチ素子マトリクス基板上の配線の少なくとも一部が絶縁体 をはさんで導電性部膜でおおわれていることを特徴とする液晶パネル。

2. 絶線体をはさんで配線をおおっている薄電性理膜が、一定電位に保持されていることを特徴。 とする特許請求の範囲第一項記載の液晶パネル

3. 絶線体をはさんで配線をおおっている導電性薄膜が、スイッチ落子マトリクス延板と対向する抵板上の電極と同電位としたことを特徴とする特許請求の範囲第一項記載の液品パネル。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、アクティブマトリクス基板をその一方の張板とした液晶パネルに関する

(従来の技術)

従来のスイッチ翌子マトリクス基板を用いた液品パネルは、SID 83 DIGEST P156の様にアクティブマトリクス基板上に形成されたスイッチ翌子により調素担極と対向基板上の組織との間に配線からの所定の信号を普込み、次の信号が来るまでこれを保持して液晶を駆動するものである。

(本発明が解決しようとする問題点)

しかし前述の従来技術では、第2図に示すよう に調素電極20と配線21との間に電気的結合が

特開昭63-97919 (2)

あり、配線の信号変化により画素電極に保持されている電荷がリークしたり、電位が変動して液晶に印加される実効電圧が変化する。

第 2 図 (a) に ス イッチ素子 2 7 を 使ったマトリクス 基板の 1 画 著 分の 概略 図を 第 2 図 (b)、(c) にそれぞれトランジスタ 2 5 と非線形素子 2 G を用いたマトリクス 基板の 1 画素分の電気等価 回路を示す。

例えば、フィールドによる信号の極性反転はは、 上下でコントラストむらが生ずる。 これは配線の信号が反転してから画器電極の信号が反転するまでの時間が上下で異なるため、画器電極と配線の 間での容量Cトと抵抗Rトによる電位変動やリークの影響度が上下で異なるととによるものである。

また表示のパターンによっては、クロストークが生ずる。これは同一フィールド内でも配線信号の変化により配線の電位が変化し前述と同様画器電位が変化するものである。

なお配線を上下方向に形成したため表示上のむ

らが上下に発生するが、配線を左右方向にすれば 左右の方向にムラが生ずる。

本 従 来 例 で は 、 ポ リ シ リ コ ン T F T (T h i n ー F; 1 m - T r a n s i s t o r) の ア ク テ ィ ブ マ ト リ ク ス 瑟 板 を ― 例 と し で 示 し た が 、 ア モ ル フ ァ ス シ リ コ ン T F T や C d S T E T 、 M I M (M e t a l - I n s u l a te r - M e l a 1) 、 グ イ ォ ー ド と い っ た ス イ ッ チ 素 子 の マ ト リ ク ス 恁 板 を 用 い た 液 品 パ ネ ル も 同 様 で あ る。

本発明の目的はこのような問題点を解決するもので、その目的とするところは均質で良好な表示を実現する液晶パネルを提供することにある。 (問題点を解決するための手段)

液品パネルを構成する一方の基板となるスイッチ選子マトリクス基板において、画素電極に不要な電気的影響をおよぼす構成要素をシールドし、画素電極を電気雑音から保護するための低気シールド膜をスケッチ素子マトリクス基板に有することを特徴とする。

シールド膜の素材としては、A1、W、Mo等

の企同、合金、半導体、ITO等の透明導電体などの導征性物質が考えられる。

(作用)

本 発 明 の 上 記 の 構 成 に よ れ ば 、 シール ド 膜 を と 結 は 位 に 保 に 保 が に ま め が に な め に 深 的 に か 出 来 る。 す な わ ち 第 3 2 に ま り お 都 な 2 1 、 り り お 出 来 る。 ド 膜 な わ ち 第 3 2 に よ り お は れ は 十 分 に 大 き で の 抵 抗 は 十分 に 大 き で の 抵 抗 は 十分 に 大 き で の 抵 抗 は 十分 は 大 き で の 抵 抗 は 十分 は 大 き で の が は は で か が は は で か が な か に な り 、 無 視 也 で か が か に か な な が シール ド 膜 に よ り 完 全 に み ち わ れ て お と な の で か か シール ド 膜 は 一 定 電 位 に 保 た れ て か ら 配 線 に な り に な お わ れ て お と な か ら 配 線 に よ り 完 全 に 保 た れ て お と な か ら 配 線 に よ り 完 全 に な お わ れ て お と な か ら 配 線 に が ジール ド 膜 は と は 容 混 的 に 独 立 し た 形 と な り に 線 に ら 隔 器 に な の 影 響 は 無 く な る。

(尖施例)

第 1 図は本発明の実施例におけるスイッチ素子マトリクス据仮の一画素を示す主要図である。スイッチ素子としてポリシリコン薄膜トランジスタ

を(以後ポリSiTFTと略す)をガラス基板 1 上に形成し、画素電極20と配線21及びシール ド膜引をマトリクス状に配置したポリSiTF T・マトリクス基板を示すもので、第1図(a) は一両素分を示す平面図であり、第1図(b)は BB′の断面図である。配線21はシールド膜引 によりおおわれており、配線21の電気的変動が 画素電極20へ影響しないようにしてある。配線 21の電気的変動とは表示画像信号に従った液晶 駆動のための程圧変化であり、また液晶の寿命を 及くするために一般的に行われる信号の交流反転 による電圧変化である。導電性のシールド膜が一 定電位に固定されており、配線21の電位がこれ らの信号によって変化してもシールド膜31によ って電気的にシールドしており画素電極20に影 懸をおよぼすことはない。

第1回に示したポリSiTFT茲板は以下のようにして形成した。

透明絶線基板1上にポリSi薄膜2を減圧CV Dにより形成し、これを所定の形状に選択的に除 去した後、Si酸化膜を形成してゲート絶線膜と なす。さらにポリSi薄膜3を形成して所定の形 状に選択的に除去してゲート電極及びゲート配線 を形成する。このとき配線抵抗を小さくするた め、リンやボロン等の不純物をポリSi形成中に 導入したドープト・ポリSi潭膜形成を行うか、 ポリSi薄膜形成後、不純物を熱拡散する必要が ある。ゲート電極形成後、イオン注入を行いソー ス・ドレイン形成をする。N型のトランジスタの 場合リンやひ素のイオン、P型のトランジスタの 場合ボロンイオンを注入する。この後層間絶縁膜 を形成し、周問絶録膜に開口部形成を行った後、 SiゃCuを小量含有したAIをスパック蒸着し 所定の形状に選択的に除去して配線21を形成す る。さらに周間絶線膜形成を行った後、Si及び Cuを小量含有したAlをスパック蒸着し配線2 1上をおおうように所定の形状に形成してシール ド膜引とする。さらに層間絶線膜を形成して所定 の位置に関口部を形成して透明導電膜を所定の形 状にして顕素電極20を形成して、TFTマトリ

クス基板となす。なおゲート電極や配線さらにはシールド膜は、上述の例に限定するものではなく 導電性薄膜であれば、Mo、W、Ni、Cu等の一般的金属や半導体やIn酸化膜やSn酸化膜等 の透明導電膜でもよい。ゲート絶線膜としてはC VD法によるSiO,やSi,Naでもよい。

このようにして形成した丁FTマトリクス基板を必要に応じてSiO・腹形成したちと、通常の政制が成し、所定の方向に締布等によりラビングを行って配向処理を行う。また対向馬板となる適明導電膜形成した透明基板に対しても所定の同院を保つように貼合せ、この間際に液晶を封入して液晶パネルとなす。

本 実 施 例 は お い て は 配 線 2 1 の み を シー ル ド 陰 引 で お お っ た が 、 第 4 図 、 第 5 図 に 示 す よ う に ス イ ッ チ 素 子 2 7 も 含 め て お お っ た り 、 画 素 電 極 2 0 以 外 を お お っ た り 、 全面 を シー ル ド 阪 で お お う こ と に よ り シー ル ド 効 果 を い っ そ う 向 上 す る こ と

が出来る。全面をシールド膜でおおう場合第 5 図に示すように画素電極 2 0 とトランジスクのコンククト部を除く必要がある。

またシールド股引は一定電位に保持するため、所定電位を印加しておく。特殊な場合としるイッチ混子マトリクス基板と対向する基板上の電極とシールド限引を接続して、通常は一定電位に保持することが考えられ、さらに液晶パネルの駆動方法によっては、対電基板上の電極の電位を交流的に変動する場合があり、この場合は、配線の信号に変動を与える可能性を有する。

(実施例2)

第 6 図は本発明の液晶ペネルのスイッチ素子マトリクス基板の別の例を示す主要断面図である。配線 2 1 は絶縁膜 3 2 をはさんでシールド膜引でおおわれており、シールド膜引は画素低極 2 0 と同時に形成されている。

絶録 基 板 上 に シ リ コ ン 薄 膜 ベ タ ー ン 、 ゲ ー ト 絶 緑 膜 、 ゲ ー ト 徂 極 を 形 成 し ソ ー ス 、 ド レ イ ン 形 成 を 行 っ た 後 、 配 線 2 1 を 形 成 し 、 絶 緑 膜 3 2 を 形 成して配線211をおおい、閉口形成後、A1をスパッタ蒸替して画器電極20及びシールド膜を同時に形成してTETマトリクス基板となし実施例1と同様にして液晶パネルとした。ただし液晶は二色性色器を用いたいわゆるゲストホスト液晶を用いて反射型液晶パネルとした。

(実施例3)

第7 図は本発明による液晶パネルのスイッチ素子マトリクス基板の別の例を示す主要断面図である。

従来例で引用した文献に従ってシリコン薄膜バターン、ゲート絶縁膜、ゲート電標、イオン注入、層間絶縁膜、配線21及び晒素電極を形成した接板上に、絶縁膜を形成し間口形成した後シールド膜31を形成してTFTマトリクス基板となし、実施例1と同様にして液晶を封入して液晶パネルとした。

(発明の効果)

以上述べたように本発明によれば、画素電極と配線との間にシールド膜を形成し、配線をシール

特開昭63-97919 (4)

ドすることで、配線の電気信号が画券電極に対して維音として影響しないようにすることができる。

これにより

① 阿而の上下で画素電極に保持される実行電圧が一定となりコントラストの点から画面の上下で均一なものとなる。

② 同一 配線につながる画素に白レベルの画素や思いていの画素を思った。 10 レベルの画素を思った。 10 レベルの画素を思った。 10 レベルの画素を思いまる。 10 レベルの画素を思いまる。 10 レベルの画素を思いまる。 10 レベルの画素を思いまる。 10 レベルの画素を思いまる。 10 レベルの画素を思いまる。 10 レベルの画素のの間では、 10 レベークの間では、 10 日本の間ののでは、 10 日本の間ののでは、 10 日本の間ののでは、 10 日本のの間では、 10 日本のの間ののでは、 10 日本ののの間では、 10 日本のののでは、 10 日本ののでは、 10 日本のでは、 10 日本のでは、10 日本のでは

③ 画素電傷と配線の間の電位差が変化するため、画素電極と配線の間に位置する液晶さらに場合に

よっては晒素電極の周辺の液晶がみだされ、上記の①、②の上下のコントラストムラやクロストークの原因の1つになったり、雑音となったりしていたが水発明により配線の信号変化の影響を波品におよばさなくなったため上記上下コントラストムラやクロストークおよび雑音を改善することができた。

以上のように本発明により表示品質のより良好な表示の液晶パネルを実現することが出来る。

本 実 施 例 に お い て ポ リ S i T F T を ス イ ッ チ 素子 と し て 用 い た が 、 ア モ ル フ ァ ス S i や C d S e の T F T や P I N型、 P N型、 M I M型の グ イオードをスイッチ素子として 川 い た マ ト リ ク ス 基板を用 い た 液品 パ ネル で 6 同様の 効果が 得らればる。

4. 図面の簡単な説明

第1図(a)、(b)は本発明による実施例に おけるTFTマトリクス基板の主要断面図と平面 図である。

第2図(a)、(b)、(c)は従来のスイッチ素子マトリクスを使った液晶パネルの等価回路図。

第3図(a)、(b)、第4図、第5図は本発明による液晶パネルに用いたスイッチ落子マトリクス基板の概要図。第6図、第7図は本発明による実施例におけるTFTマトリクス基板の主要断面図。

20… 画装電極

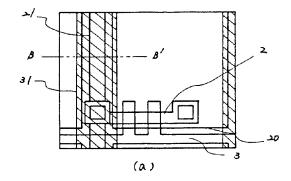
2 1 … 配線

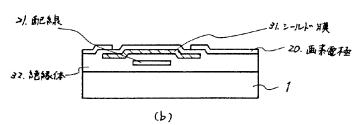
3 1 … シールド膜

以 上

出願人 セイコーエブソン株式会社 休明人 ひ回士 歴 上 数 加工を

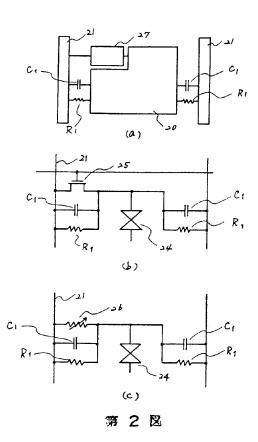
代別人 介型士 最 上 務 他 1 名

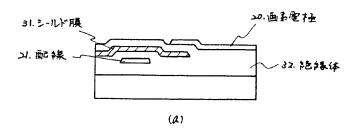


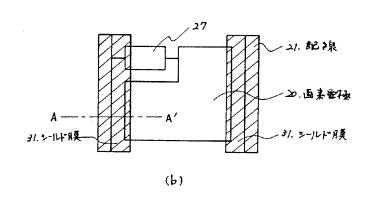


第 1 図

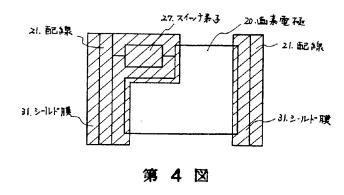
特開昭63-97919 (5)

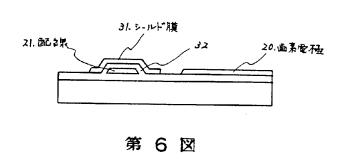


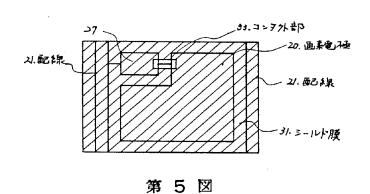


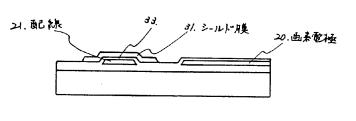


第 3 図









第 7 図